

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 : 2003年 7月31日
Date of Application:

出願番号 : 特願2003-204553
Application Number:

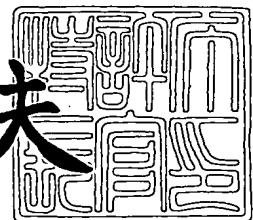
[ST. 10/C] : [JP 2003-204553]

出願人 : 九州大学長
Applicant(s):

2003年 8月28日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 U2003P075

【提出日】 平成15年 7月31日

【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿

【国際特許分類】 C07B 53/00
C07C209/00
C07C247/00
C07D203/00
C07F 15/00

【発明の名称】 光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物の製造方法

【請求項の数】 8

【発明者】

【住所又は居所】 福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学内

【氏名】 香月 勇

【発明者】

【住所又は居所】 福岡県福岡市東区箱崎 1-28-14 ロマネスク箱崎
604

【氏名】 小村 和史

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市有秋台東1丁目1番地 三井永藤寮

【氏名】 村上 正和

【発明者】

【住所又は居所】 福岡県福岡市東区箱崎 2-13-3 黒瀬ハイツ206

【氏名】 内田 竜也

【発明者】

【住所又は居所】 福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 九州大学内

【氏名】 入江 亮

【特許出願人】

【識別番号】 391012501

【氏名又は名称】 九州大学長 梶山 千里

【代理人】

【識別番号】 100072051

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 興作

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003- 33351

【出願日】 平成15年 2月12日

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711415

【プルーフの要否】 要

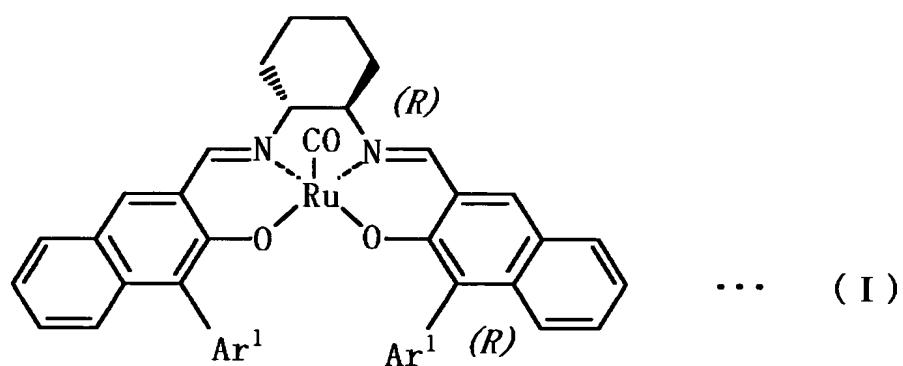
【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物の製造方法

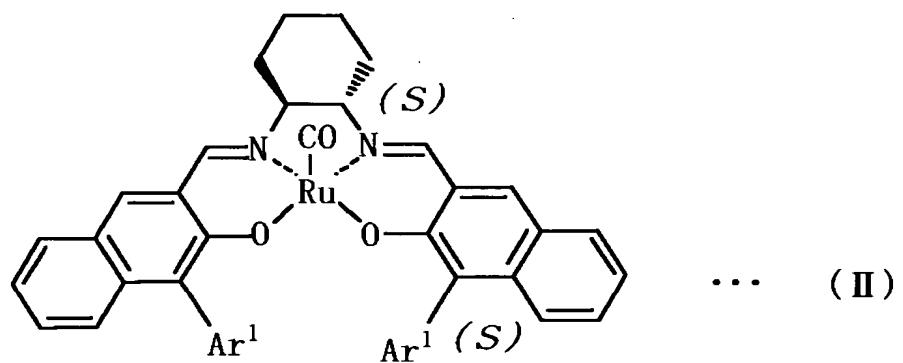
【特許請求の範囲】

【請求項 1】 下記式(I)又は下記式(II)で表される光学活性なRu(サレン)(CO)錯体を触媒として使用し、下記式(III)で表されるオレフィンを下記式(IV)で表されるアリールスルフォニルアジド化合物を用いて不斉アジリジン化反応することを特徴とする下記式(V)で表される光学活性なアジリジン化合物の製造方法。

【化1】



【化2】



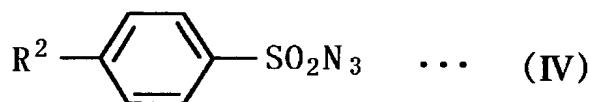
(式(I)及び式(II)において、Ar¹は、それぞれ独立して炭素数10～16のアリール基を示す。)

【化3】



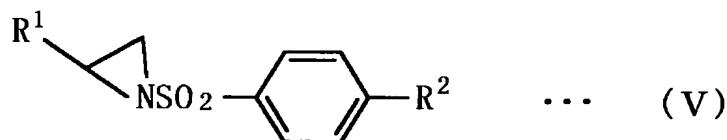
(式中、R¹は炭素数2～20のアルケニル基、炭素数2～20のアルキニル基、又は炭素数6～20のアリール基で、該アルケニル基、アルキニル基及びアリール基中の水素原子は、ハロゲン原子、ニトロ基で置換されていてもよい。)

【化4】



(式中、R²は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルキル基又は炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルコキシ基を示す。)

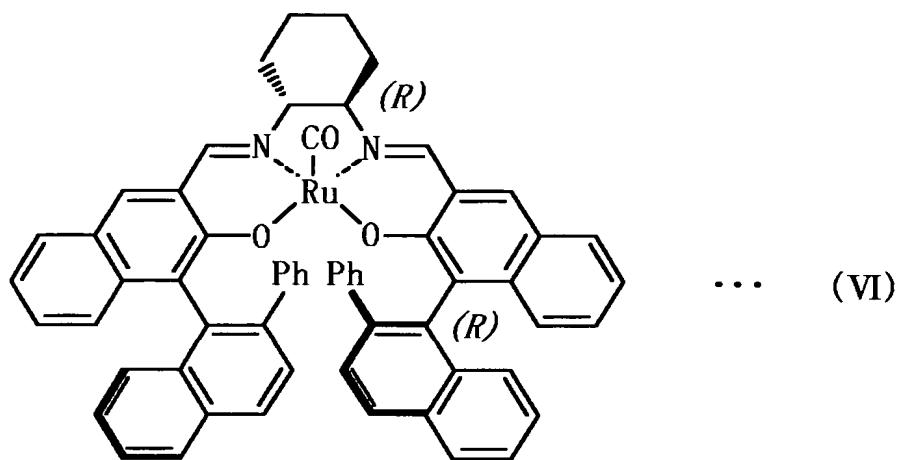
【化5】



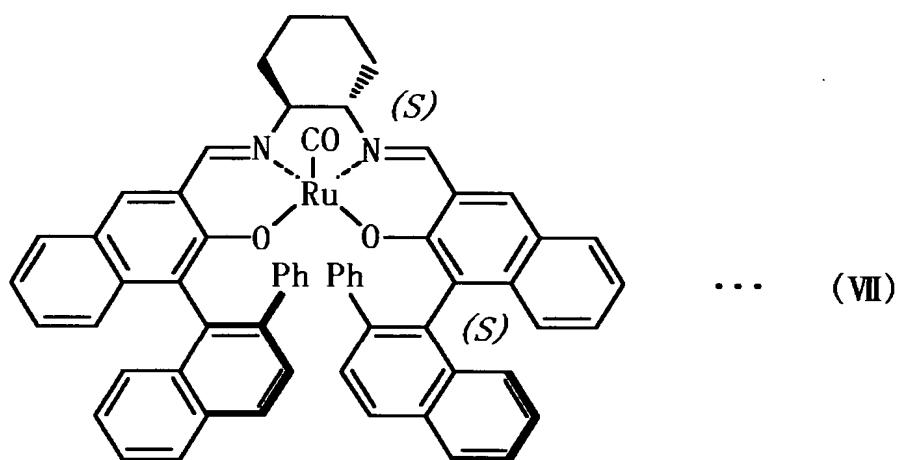
(式中、R¹及びR²は、上記と同義である。)

【請求項2】 前記R u(サレン)(CO)錯体が、下記式(VI)又は下記式(VII)で表されることを特徴とする請求項1記載の光学活性なアジリジン化合物の製造方法。

【化6】



【化7】



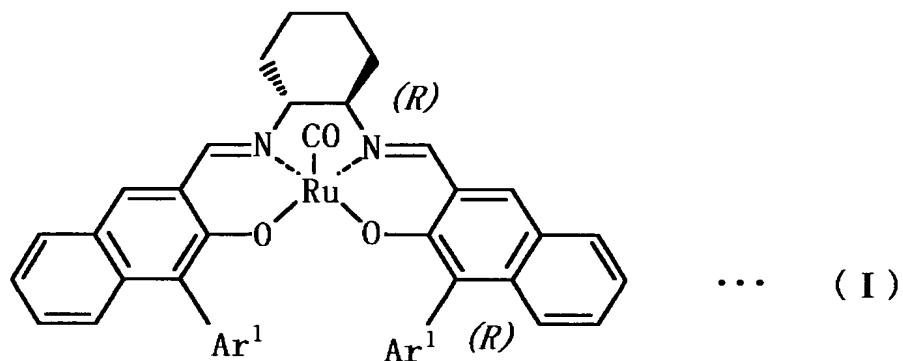
【請求項3】 前記式(III)で表されるオレフィンにおいて、R¹が、フェニル基、p-ブロモフェニル基、p-ニトロフェニル基、フェニルエチニル基、2-ナフチル基、1-フェニルビニル基、及びp-(1-シクロヘキセニル)-フェニル基の何れかであることを特徴とする請求項1に記載の光学活性なアジリジン化合物の製造方法。

【請求項4】 前記式(IV)で表されるアリールスルフォニルアジド化合物が、p-トルエンスルフォニルアジド(p-C₆H₄SO₂N₃)であることを特徴とする

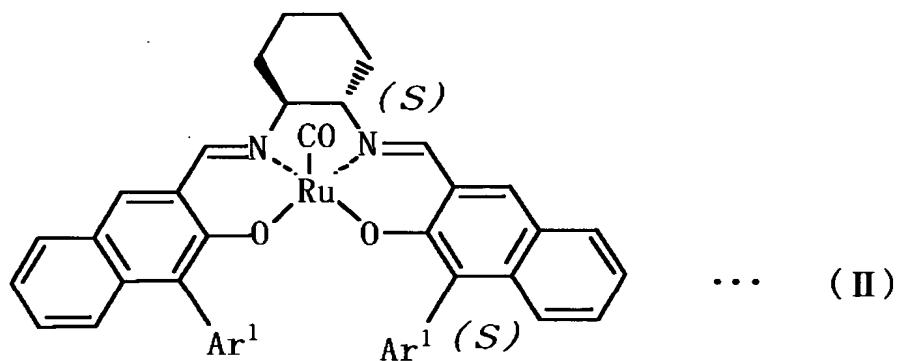
請求項1に記載の光学活性なアジリジン化合物の製造方法。

【請求項5】 下記式(I)又は下記式(II)で表される光学活性なRu(サレン)(CO)錯体を触媒として使用し、下記式(VIII)で表されるオレフィンを下記式(IV)で表されるアリールスルフォニルアジド化合物を用いて不斉アミノ化反応することを特徴とする下記式(IX)で表される光学活性なアミン化合物の製造方法。

【化8】

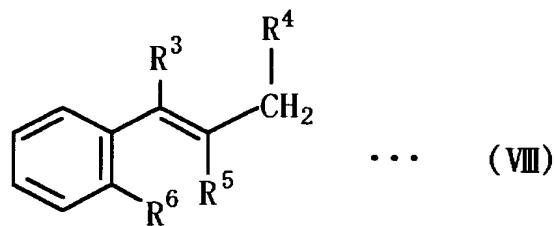


【化9】



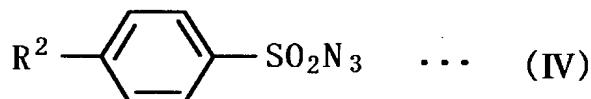
(式(I)及び式(II)において、Ar¹は、それぞれ独立して炭素数10～16のアリール基を示す。)

【化10】



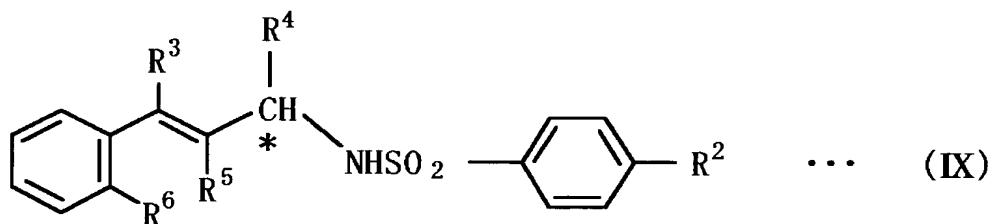
(式中、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は、水素又は炭素数1～20の直鎖若しくは分岐のアルキル基で、R³とR⁴とは、並びにR⁵とR⁶とは互いに結合して5員環又は6員環を形成してもよい。)

【化11】



(式中、R²は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルキル基又は炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルコキシ基を示す。)

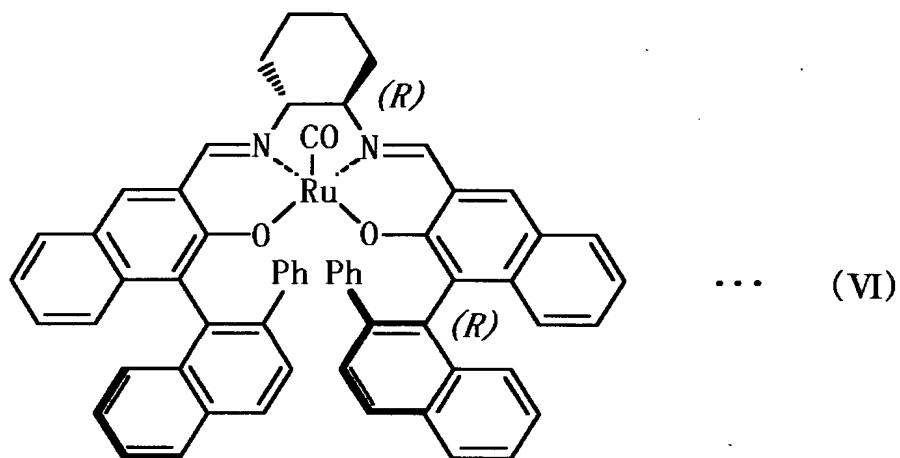
【化12】



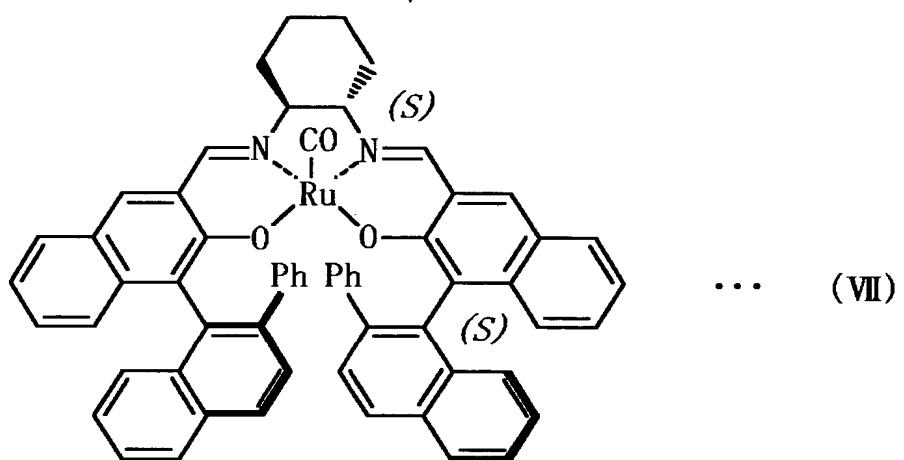
(式中、R²、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は、上記と同義である。)

【請求項6】 前記R u(サレン)(CO)錯体が、下記式(VI)又は下記式(VII)で表されることを特徴とする請求項5に記載の光学活性なアミン化合物の製造方法。

【化13】

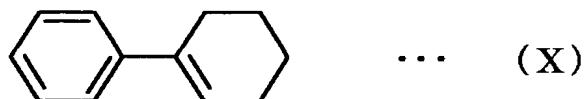


【化14】

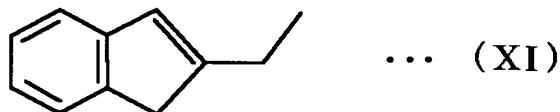


【請求項7】 前記式(VIII)で表されるオレフィンが、下記式(X)及び下記式(XI)の何れかで表されることを特徴とする請求項5に記載の光学活性なアミン化合物の製造方法。

【化15】



【化16】



【請求項 8】 前記式(IV)で表されるアリールスルフォニルアジド化合物が、p-トルエンスルフォニルアジド(p-C₆H₄SO₂N₃)であることを特徴とする請求項 5 に記載の光学活性なアミン化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物の製造方法に関する。このような光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物は、医農薬品の合成に使用できる。

【0002】

【従来の技術】

ナイトレンの転移は、基本的なC-N結合生成反応である。これまでに、メタルナイトレノイド中間体を経由したナイトレン転移反応の触媒として、多くの金属錯体が機能することが知られており、不斉ナイトレン転移反応、特にアジリジン化反応及びアミノ化反応が活発に研究されている。かかる不斉ナイトレン転移反応用の触媒として、メタルポルフィリン類、メタロサレン類、Cu-ビス(オキサゾリン)、Cu-ビス(シップ塩基)、Cu-ジアミン錯体等の種々のキラルな金属錯体が検討され、高いエナンチオ選択性を示すことが報告されている。

【0003】

しかしながら、これらの報告におけるナイトレン先駆体は、アリールスルfonyliliminoフェニルアイオディナン(PhI=NOSO₂Ar)等の原子効率の低い試薬を用いており、製造プロセスの経済性に問題があった。

【0004】

これに対し、N-アリールスルフォニルアジド及びN-カルバモイルアジドは、非常に経済的なナイトレン先駆体として知られており、Jacobsenらは、N-アリールスルフォニルアジドが、銅イオンの存在のもと、光照射下での不斉アジリジン化反応のナイトレン先駆体として機能することを報告した。また、Backらは、N-t-ブトキシカルボニルアジドを用いたスルフィミド化反応を報告している。更に、本発明者らは、Ru(サレン)(CO)錯体の存在下、光照射なしで、N-アリールスルフォニルアジドをナイトレン先駆体としてアルキルアリールスルフィドを不斉スルフィミド化できることを報告した（非特許文献1参照）。

【0005】

しかしながら、経済的なナイトレン先駆体を用いて、不斉アジリジン化反応及びアミノ化反応を高いエナンチオ選択性で実施した例は、未だ報告されていない。

【0006】

【非特許文献1】

村上、内田、香月、テトラヘドロン・レターズ(Tetrahedron letters)、42卷、7071頁、2001年

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本発明の目的は、入手が容易で経済的なナイトレン先駆体を用いて、高いエナンチオ選択性で光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物を製造する方法を提供することにある。

【0008】

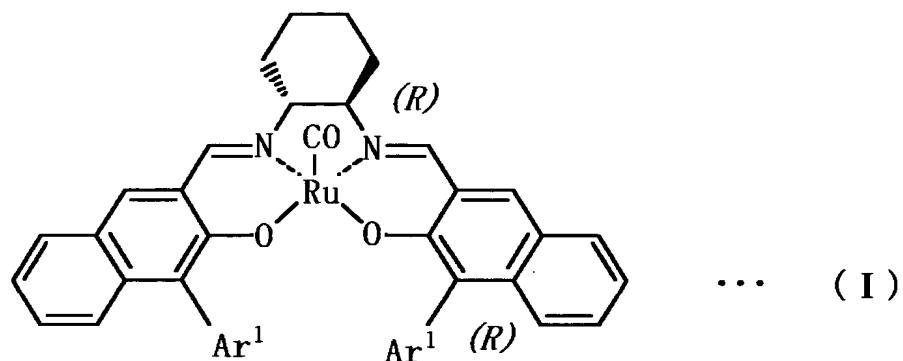
【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記課題を解決するために銳意研究を行った結果、特定のRu(サレン)(CO)錯体を触媒とし、特定のオレフィンをアリールスルフォニルアジド化合物を用いて不斉アジリジン化又はアミノ化反応することにより、光学純度の高いアジリジン化合物又はアミン化合物を製造できることを見出し、本発明を完成させるに至った。

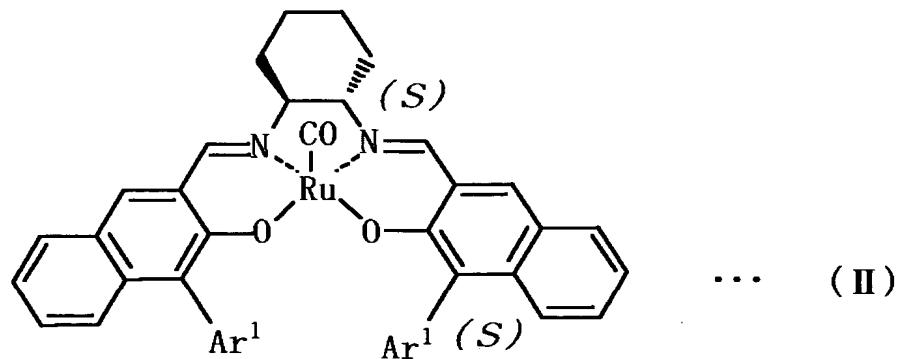
【0009】

即ち、本発明のアジリジン化合物の製造方法は、下記式(I)又は下記式(II)で表される光学活性なRu(サレン)(CO)錯体を触媒として使用し、下記式(III)で表されるオレフィンを下記式(IV)で表されるアリールスルフォニルアジド化合物を用いて不斉アジリジン化反応することを特徴とし、下記式(V)で表される光学活性なアジリジン化合物を製造することができる。

【化17】



【化18】



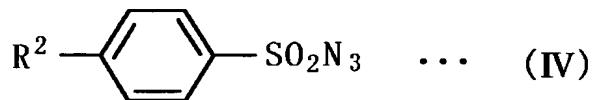
(式(I)及び式(II)において、Ar¹は、それぞれ独立して炭素数10～16のアリール基を示す。)

【化19】



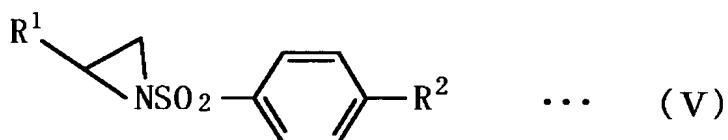
(式中、R¹は炭素数2～20のアルケニル基、炭素数2～20のアルキニル基、又は炭素数6～20のアリール基で、該アルケニル基、アルキニル基及びアリール基中の水素原子は、ハロゲン原子、ニトロ基で置換されていてもよい。)

【化20】



(式中、R²は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルキル基又は炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルコキシ基を示す。)

【化21】

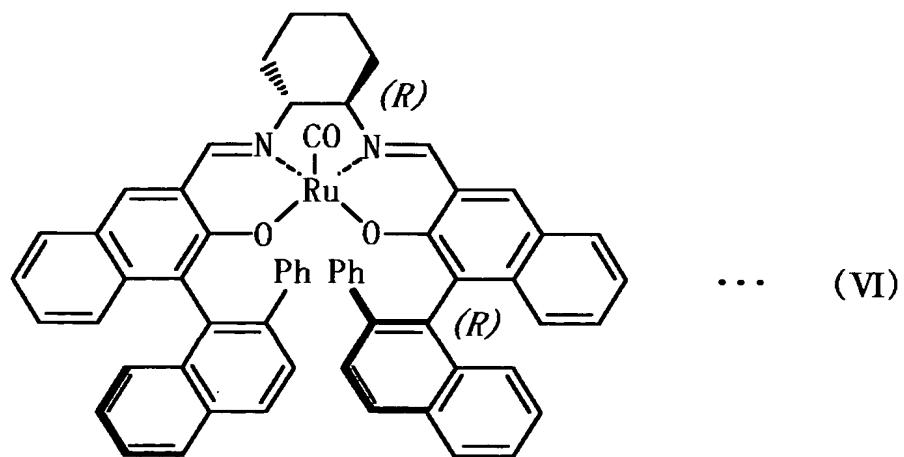


(式中、R¹及びR²は、上記と同義である。)

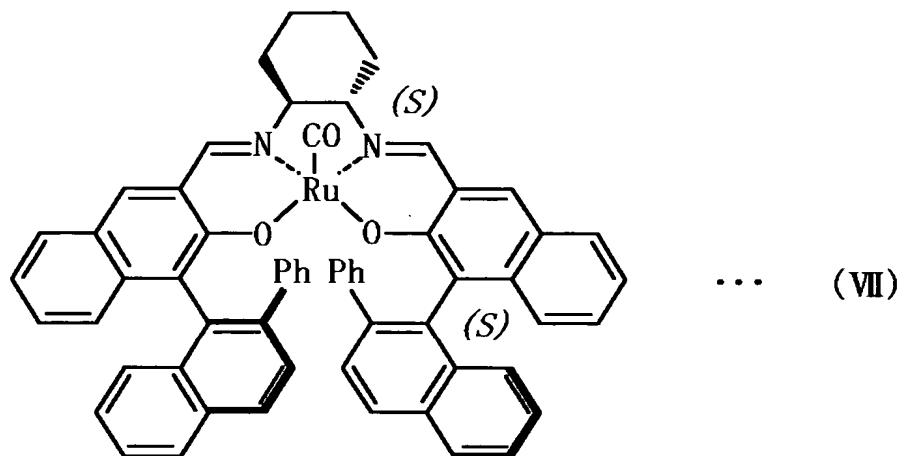
【0010】

本発明の光学活性なアジリジン化合物の製造方法の好適例においては、前記Ru^u(サレン)(CO)錯体が、下記式(VI)又は下記式(VII)で表される。

【化22】



【化23】



【0011】

本発明の光学活性なアジリジン化合物の製造方法の他の好適例においては、前記式(III)で表されるオレフィンにおいて、R¹が、フェニル基、p-ブロモフェニル基、p-ニトロフェニル基、フェニルエチニル基、2-ナフチル基、1-フェニルビニル基、及びp-(1-シクロヘキセニル)-フェニル基の何れかである。

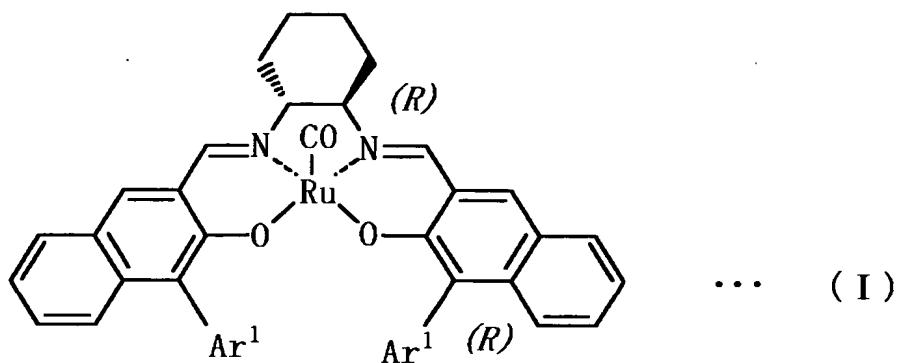
【0012】

また、本発明の光学活性なアジリジン化合物の製造方法の他の好適例においては、前記式(IV)で表されるアリールスルfonylアジド化合物が、p-トルエンスルfonylアジド(p-C₆H₄SO₂N₃)である。

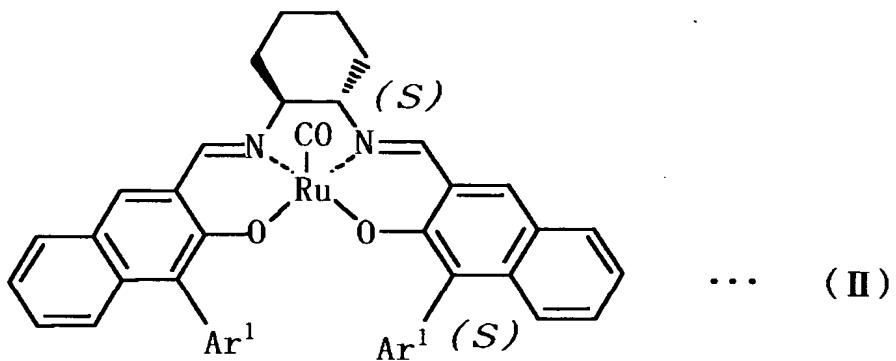
【0013】

一方、本発明のアミン化合物の製造方法は、下記式(I)又は下記式(II)で表される光学活性なR_u(サレン)(CO)錯体を触媒として使用し、下記式(VIII)で表されるオレフィンを下記式(IV)で表されるアリールスルfonylアジド化合物を用いて不斉アミノ化反応することを特徴とし、下記式(IX)で表される光学活性なアミン化合物を製造することができる。

【化24】

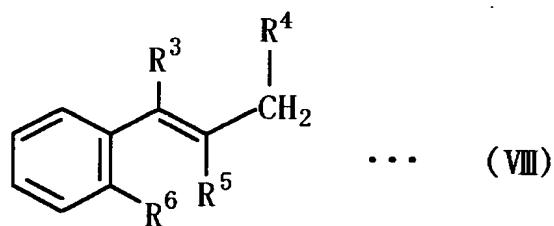


【化25】



(式(I)及び式(II)において、Ar¹は、それぞれ独立して炭素数10～16のアリール基を示す。)

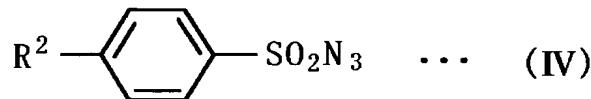
【化26】



(式中、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は、水素又は炭素数1～20の直鎖若しくは分岐のアルキル基で、R³とR⁴とは、並びにR⁵とR⁶とは互いに結合して5員環又は

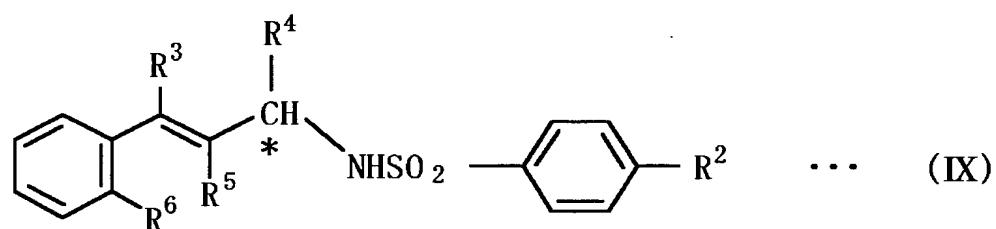
6員環を形成してもよい。)

【化27】



(式中、R²は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルキル基又は炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルコキシ基を示す。)

【化28】

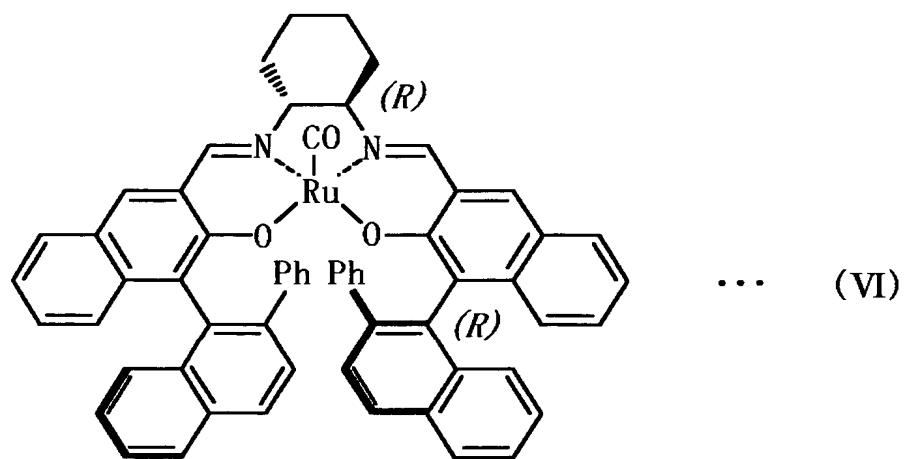


(式中、R²、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は、上記と同義である。)

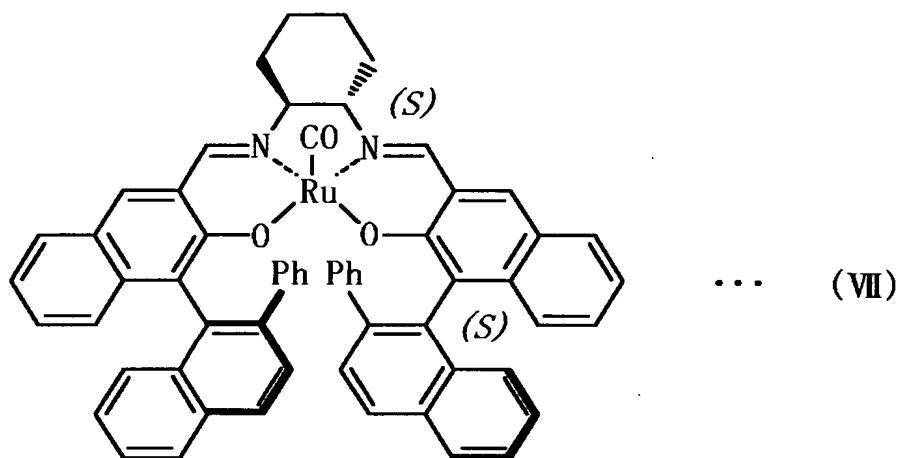
【0014】

本発明の光学活性なアミン化合物の製造方法の好適例においては、前記Ru(サレン)(CO)錯体が、下記式(VI)又は下記式(VII)で表される。

【化29】



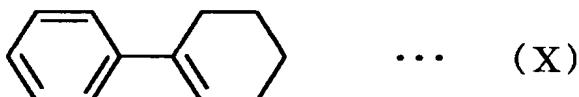
【化30】



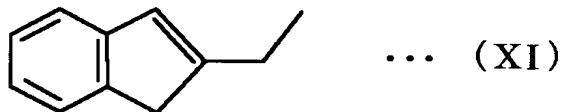
【0015】

本発明の光学活性なアミン化合物の製造方法の他の好適例においては、前記式(VIII)で表されるオレフィンが、下記式(X)及び下記式(XI)の何れかで表される。

【化31】



【化32】



【0016】

また、本発明の光学活性なアミン化合物の製造方法の他の好適例においては、前記式(IV)で表されるアリールスルフォニルアジド化合物が、p-トルエンスルフ

オニルアジド($p\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{N}_3$)である。

【0017】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物の製造方法について詳細に説明する。本発明で触媒として使用する光学活性な R_u (サレン)(CO)錯体は、前記式(I)又は式(II)で表される。ここで、式(II)の錯体は、式(I)の錯体の鏡像異性体である。式(I)及び式(II)において、 A_r^1 は、それぞれ独立して炭素数10～16のアリール基を示し、該アリール基としては、例えば1-ナフチル基、2-ビフェニル基、2-フェニル-1-ナフチル基、2-メチル-1-ナフチル基、2-[3,5-ジメチルフェニル]-1-ナフチル基、2-[4-メチルフェニル]-1-ナフチル基、2-{4-[*t*-ブチルジフェニルシリル]フェニル}-1-ナフチル基、2-メトキシ-1-ナフチル基等が例示できる。これらの中でも、2-フェニル-1-ナフチル基が特に好ましく、この場合、前記 R_u (サレン)(CO)錯体は、前記式(VI)又は式(VII)で表される。なお、これらの R_u (サレン)(CO)錯体はアピカル位にCO配位子を有する。触媒としての R_u (サレン)(CO)錯体の使用量は、基質のオレフィンのモル量に対し、0.1～100mol%、好ましくは1～4mol%の範囲である。

【0018】

本発明でナイトレン先駆体として使用するアリールスルフォニルアジド化合物は、前記式(IV)で表される。式中、 R^2 は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルキル基又は炭素数1～4の置換若しくは非置換のアルコキシ基を示す。炭素数1～4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、*t*-ブチル基等が例示でき、炭素数1～4のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等が例示できる。これらのアルキル基及びアルコキシ基は、ハロゲン等で置換されていてもよい。これらアリールスルフォニルアジド化合物の中でも、*p*-トルエンスルフォニルアジド($p\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{N}_3$)、*p*-メトキシベンゼンスルフォニルアジド($p\text{-CH}_3\text{OC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{N}_3$)及び*p*-ブロモベンゼンスルフォニルアジド($p\text{-BrC}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{N}_3$)が好ましく、*p*-トルエ

ンスルフォニルアジド($p\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{N}_3$)が特に好ましい。これらのアリールスルフォニルアジド化合物は、商業的に利用可能なアリールスルフォニルクロライドから1段階で容易に調製できる（例えば、有機合成実験法ハンドブックP.505(丸善)に記載されている）。アリールスルフォニルアジド化合物の使用量は、後述する基質のオレフィン1molに対し1mol～3mol、好ましくは1mol～1.5molの範囲である。収率を上げる観点からは、オレフィンのモル数に比べて、アリールスルフォニルアジド化合物のモル数を幾分過剰にするのが好ましい。

【0019】

従来のナイトレン転移反応ではアリールスルフォニルイミノフェニルアイオディナン($\text{ArSO}_2\text{N}=\text{IPh}$)等の合成が複雑なナイトレン先駆体を用いていたが、本発明では、容易に合成できるアリールスルフォニルアジド(ArSO_2N_3)をナイトレン先駆体に使用する点で、製造プロセスの簡略化及び低コスト化が図れるといった利点がある。

【0020】

本発明の光学活性なアジリジン化合物の製造方法とアミン化合物の製造方法とは、出発物質のオレフィンを異にする。即ち、光学活性なアジリジン化合物の製造方法では、式(III)で表される共役末端オレフィンを用い、光学活性なアミン化合物の製造方法では、式(VIII)で表されるアリル水素を有する共役オレフィンを用いる。

【0021】

光学活性なアジリジン化合物の製造方法にかかる式(III)で表されるオレフィンにおいて、 R^1 は炭素数2～20のアルケニル基、炭素数2～20のアルキニル基、又は炭素数6～20のアリール基である。ここで、炭素数2～20のアルケニル基としては、1-フェニルビニル基、2-フェニルビニル基、イソプロペニル基等が挙げられ、炭素数2～20のアルキニル基としては、フェニルエチニル基、トリメチルシリルエチニル基、シクロヘキシリルエチニル基等が挙げられ、炭素数6～20のアリール基としては、フェニル基、2-ナフチル基、 p -(1-シクロヘキセニル)-フェニル基、 p -ビフェニル基等が挙げられる。上記アルケニル基、アルキニル基及びアリール基中の水素原子は、ハロゲン原子、ニトロ基で

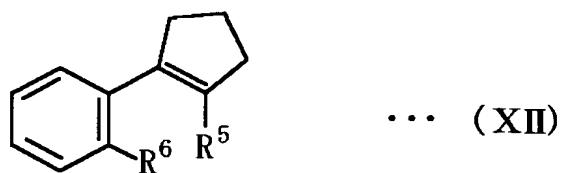
置換されていてもよい。

【0022】

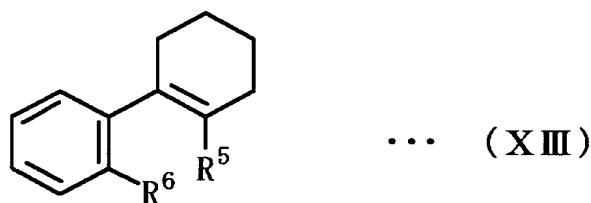
一方、光学活性なアミン化合物の製造方法にかかる式(VIII)で表されるオレフィンにおいて、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は、水素又は炭素数1～20の直鎖若しくは分岐のアルキル基である。ここで、炭素数1～20の直鎖若しくは分岐のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソブチル基等が挙げられる。但し、前記R³とR⁴とは、並びにR⁵とR⁶とは互いに結合して5員環又は6員環を形成してもよく、この場合、式(VIII)のオレフィンは、下記式(XII)、(XIII)、(XIV)又は(XV)で表される。ただし、式(VIII)において、R³とR⁴CH₂とが水素原子の場合、アジリジン化が高エナンチオ選択性的に進行する。

【0023】

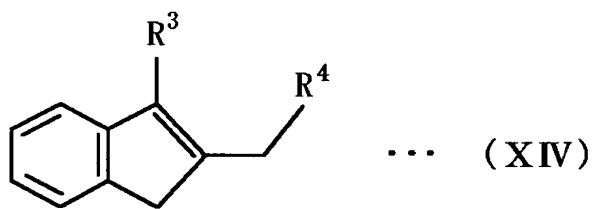
【化33】



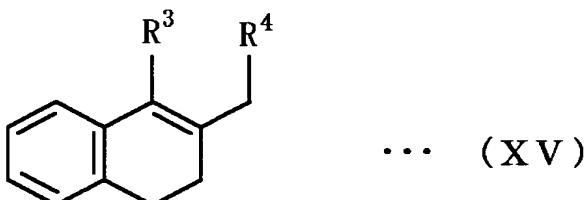
【化34】



【化35】



【化36】



【0024】

上記式(VIII)で表されるオレフィンとして、具体的には、上記式(X)で表されるオレフィン、上記式(XI)で表されるオレフィンが挙げられる。

【0025】

本発明の光学活性なアジリジン化合物の製造方法では、前記式(III)で表されるオレフィンを用いて式(V)で表されるアジリジン化合物を製造し、一方、光学活性なアミン化合物の製造方法では、前記式(VIII)で表されるオレフィンを用いて式(IX)で表されるアミン化合物を製造する。本発明の光学活性なアジリジン化合物の製造方法の最終生成物である光学活性なアジリジン化合物は、前記式(V)で表され、式中、R¹及びR²は、上記と同義である。なお、式(I)のR_u(サレン)(CO)錯体と式(II)のR_u(サレン)(CO)錯体との使い分けによって、光学活性なアジリジン化合物の両鏡像異性体が得られる。一方、本発明の光学活性なアミン化合物の製造方法の最終生成物である光学活性なアミン化合物は、前記式(I)X)で表され、式中、R²、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は、上記と同義である。ここで、式(I)のR_u(サレン)(CO)錯体と式(II)のR_u(サレン)(CO)錯体との使い分けによって、光学活性なアミン化合物の両鏡像異性体が得られる。これらの光

学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物は医農薬品の合成に使用できる。

【0026】

本発明では、ゼオライトの存在下で不斉アジリジン化反応及びアミノ化反応を行うのが好ましい。ゼオライトが存在しない場合でも、不斉アジリジン化反応及びアミノ化反応は良好なエナンチオ選択性で進行するが、ゼオライトの存在下で行うことにより、収率を大きく向上させることができる。本発明で使用するゼオライトとしては、MS-3A、MS-4A、MS-5A等が例示でき、この中でも、MS-4Aが好ましい。ゼオライトの使用量としては、基質のオレフィン1mmolに対し、50～500mg、好ましくは100～300mgの範囲である。

【0027】

上記不斉アジリジン化反応及びアミノ化反応は、溶媒中で行う。溶媒としては、クロロベンゼン、ジクロロエタン、トルエン、ジクロロメタン等が例示でき、ジクロロメタンが好ましい。溶媒の使用量は、基質のオレフィン1mmolに対し、2～50mL、好ましくは4～10mLの範囲である。

【0028】

本発明の光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物の製造方法は、10～40℃の範囲で実施でき、室温で好適に実施できる。本発明の製造方法は、室温で実施できるため、温度調節にかかるエネルギーコストを抑制することができる。また、本発明では、オレフィン、アリールスルフォニルアジド化合物、溶媒及び触媒の混合溶液を、攪拌することにより光学活性なアジリジン化合物又はアミン化合物を製造することができる。反応時間は特に限定されず、反応温度に応じて適宜選択される。反応温度が高い場合は反応時間を短く、反応温度が低い場合は反応時間を長くすることが好ましい。但し、0℃まで下げる反応の進行が著しく遅くなる。

【0029】

【実施例】

以下に、実施例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0030】

(錯体合成例 1)

(1R, 2R)-1, 2-ジアミノシクロヘキサン[Aldrich Chem. Co.] (27.5mg, 0.24mmol) をエタノール(5mL)に溶解させる。次に、(aR)-3-ホルミル-2-ヒドロキシ-2'-フェニル-1, 1'-ビナフチル[H. Sasaki, R. Irie, T. Hamada, K. Suzuki, and T. Katsuki, Tetrahedron, 50(41), 11827-11838(1994)等に記載の方法にて合成] (17.9.7mg, 0.48mmol)を加え、この溶液を24時間室温で攪拌する。反応終了後、生じた沈殿物をろ取し、1時間50℃で減圧乾燥させる。乾燥した残渣に、窒素雰囲気下トリルテニウムドデカカルボニル[Aldrich Chem. Co.] (152.1mg, 0.24mmol)と脱水エタノール(10mL)を加え、生じた懸濁液を5日間加熱還流する。その後室温に戻し、ロータリーエバポレーターで濃縮し、溶媒を取り除く。得られた残渣をジクロロメタン/エタノール(=20/1)を展開溶媒としてシリカゲルカラムで精製分離し、前記式(VI)で表されるRu(サレン)(CO)錯体(80.5mg, 収率36%)を得た。

【0031】

上記の方法で得られた錯体の元素分析の結果は、H 4.32%、C 65.12%、N 2.35%であり、C₆₁H₄₄N₂O₃Ru · 2H₂O · 2C₆H₆の理論値(H 4.52%、C 65.23%、N 2.42%)と非常に良く一致していた。また、上記方法で得られた錯体のIR測定の結果、1323.1, 1423.4, 1490.9, 1541.0, 1577.7, 1612.4, 1934.5, 2019.3cm⁻¹に上記錯体に特徴的なシグナルが観測された。

【0032】

(実施例 1)

前記式(VI)で表されるRu(サレン)(CO)錯体(1.9mg, 2.0μmol)のトルエン溶液を、2度真空下で共沸させて濃縮した。濃縮した残渣にMS-4A(20mg)とスチレン(10.4mg, 0.1mmol)とを加え、更にジクロロメタン(0.5mL)を加えた。得られた懸濁液を室温で0.5時間攪拌した後、p-トルエンスルフォニルアジド(15.5μL, 0.1mmol)を加え、更に24時間攪拌した。反応終了後、反応混合物をヘキサン/酢酸エチル(=1/0-19/1-8/2)を用いてシリカゲルでクロマトグラフ分離し、対応するアジリジン化合物(19.4mg, 収率71%)を得た。このアジリジン化合物の鏡像体過剰率をダイセル・キラルセル0J-H(DAICEL CHIRALCEL 0J-H)カラム及

ビヘキサン/イソプロパノール(=1/1)溶離液を用い高速液体クロマトグラフィーで分析したところ、鏡像体過剰率は87%eeであった。結果を表1に示す。

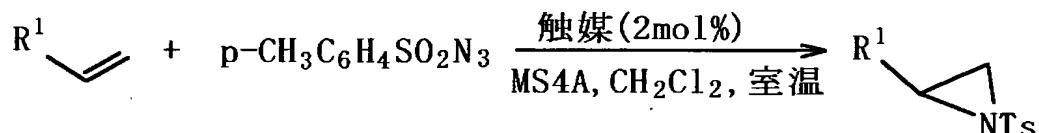
【0033】

(実施例2～6)

スチレンに代えて表1に示すオレフィンを用いる以外は、実施例1と同様の方法でアジリジン化反応を行った。なお、実施例2では、ダイセル・キラルパックAS-H (DAICEL CHIRALPAK AS-H) カラム及びヘキサン/イソプロパノール(=2/1)溶離液を用い、実施例3では、ダイセル・キラルパックAD-H (DAICEL CHIRALPAK A D-H) カラム及びヘキサン/イソプロパノール(=2/1)溶離液を用い、実施例4では、ダイセル・キラルパックAS-H (DAICEL CHIRALPAK AS-H) カラム及びヘキサン/イソプロパノール(=7/3)溶離液を用い、実施例5では、ダイセル・キラルセルOF (DAICEL CHIRALCEL OF) カラム及びヘキサン/イソプロパノール(=2/1)溶離液を用い、実施例6では、ダイセル・キラルセルOD-H (DAICEL CHIRALCEL OD-H) カラム及びヘキサン/イソプロパノール(=1/1)溶離液を用い、高速液体クロマトグラフィーで鏡像体過剰率を分析した。反応式を以下に示し、結果を表1に示す。

【0034】

【化37】



【0035】

【表1】

	基質	収率(%)	鏡像体過 剩率(%ee)	立体配置
実施例1	$C_6H_5-CH=CH_2$	71	87	S *1
実施例2	$p-BrC_6H_4-CH=CH_2$	87	90	—
実施例3	$p-O_2NC_6H_4-CH=CH_2$	98	92	—
実施例4	$C_6H_5CH\equiv C-CH=CH_2$	85	95	—
実施例5	$2-C_{10}H_7-CH=CH_2$	86	87	—
実施例6	$H_2C=C(C_6H_5)-CH=CH_2$	7.3	90	—

*1 文献値の比旋光度と比較して、決定した。なお、M. Shi and C.-J. Wang, *Chirality*, 14, 412(2002)に記載の28%eeの(S)-異性体の $[\alpha]_D^{22}$ は+27.4(c1, CHCl₃)であり、本実施例の $[\alpha]_D^{22}$ は+84.0(c0.63, CHCl₃)である。

【0036】

実施例1～6より、共役末端オレフィンを、Ru(サレン)(CO)錯体の存在下、アリールスルフォニルアジド化合物でアジリジン化することにより、非常に高いエナンチオ選択性でアジリジン化合物を製造できることがわかる。

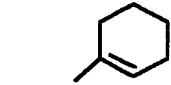
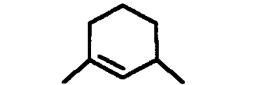
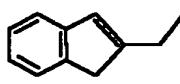
【0037】

(実施例7及び8)

スチレンに代えて表2に示すオレフィンを用いる以外は、実施例1と同様の方法で反応を行った。なお、実施例7では、ダイセル・キラルセルOD-H (DAICEL C HIRALCEL OD-H) カラム及びヘキサン/イソプロパノール(=2/1)溶離液を用い、実施例8では、ダイセル・キラルセルOD-H (DAICEL CHIRALCEL OD-H) カラム及びヘキサン/イソプロパノール(=1/1)溶離液を用い、高速液体クロマトグラフィーで鏡像体過剩率を分析した。結果を表2に示す。

【0038】

【表2】

	基質	生成物	収率(%)	鏡像体過 剰率(%ee)
実施例7	 C ₆ H ₅	 C ₆ H ₅ NHTs	36	57
実施例8		 NHTs	17	80

【0039】

実施例7～8より、アリル水素を有する共役オレフィンを、Ru(サレン)(CO)錯体の存在下、アリールスルfonylアジド化合物でアミノ化することにより、光学活性なアミン化合物が得られることがわかる。

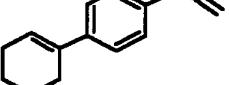
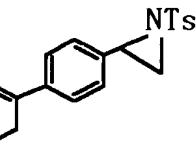
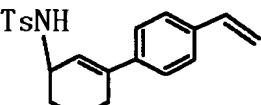
【0040】

(実施例9)

スチレンに代えて表3に示すオレフィンを用いる以外は、実施例1と同様の方法で反応を行った。結果を表3に示す。

【0041】

【表3】

	基質	生成物	収率(%)	鏡像体過 剰率(%ee)
実施例9			49	90
			0	—

【0042】

実施例9から、ナイトレン転移反応が、トリ置換の二重結合よりも、モノ置換の二重結合で優先的に起こることが分かる。

【0043】

【発明の効果】

上記に示したように、本発明の製造方法では、経済的なアリールスルfonyルアジドをナイトレン先駆体として使用でき、製造プロセスの経済化が図れる。また、高いエナンチオ選択性でオレフィンから光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物を製造することができ、触媒の選択により両鏡像異性体を製造することができる。これにより、医農薬品の合成に有用な光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物を光学純度の高い状態で提供することができる。

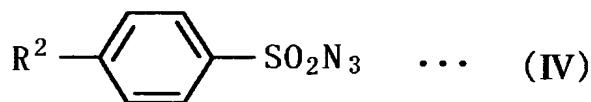
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 入手が容易で経済的なナイトレン先駆体を用い、高いエナンチオ選択性で光学活性なアジリジン化合物及びアミン化合物を製造する方法を提供する。

【解決手段】 特定の光学活性な Ru(サレン)(CO)錯体を触媒として使用し、特定のオレフィンを下記式(IV)で表されるアリールスルフォニルアジド化合物を用いて不斉アジリジン化反応又は不斉アミノ化反応する。

【化1】



(式中、R²は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～4の置換又は非置換のアルキル基又は炭素数1～4の置換又は非置換のアルコキシ基を示す。)

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-204553
受付番号	50301272338
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成 15 年 8 月 5 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 391012501

【住所又は居所】 福岡県福岡市東区箱崎 6 丁目 10 番 1 号

【氏名又は名称】 九州大学長

【代理人】

【識別番号】 100072051

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関 3-2-4 霞山ビル 7 階

【氏名又は名称】 杉村 興作

特願 2003-204553

出願人履歴情報

識別番号 [391012501]

1. 変更年月日 1991年 1月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 福岡県福岡市東区箱崎6丁目10番1号
氏 名 九州大学長